

## 東洋合成記念財団 研究助成の募集

(公財)東洋合成記念財団は 2019 年度の研究助成の募集を行います。詳細は下記 HP をご参照、あるいは下記連絡先にお問い合わせ下さい。

### 1.募集要項

#### (1)助成対象研究テーマ:

- ・感光性有機化合物、感光性樹脂及びリソグラフィ関連材料に関する研究
- ・新規触媒の開発及びそれを用いた有機合成反応に関する研究
- ・有機化合物の不純物除去技術又は分離精製技術に関する研究
- ・化学プロセス工学に関する研究

#### (2)対象者:

- ・国内の大学または学術研究機関に常勤し、研究を主体的に行っている 45 歳以下の研究者
- ・同一の研究テーマで他の財団の助成金等を受けていない方

#### (3)募集期間:2018 年 12 月 1 日～2019 年 1 月 31 日

2.助成内容:(1)助成金額 200 万円/件(2)助成件数 2 件

3.申請書送付先・連絡先:千葉県市川市上妙典 1603 番地 (公財)東洋合成記念財団事務局  
(TEL: 047-320-5766、e-mail:tgk\_zaidan@tgcfnd.or.jp、HP:http://www.tgcfnd.or.jp/)